

ニュースガイドNo, 10702

<日本特許・実用新案明細書収録セット>

ホームページ公開中！ <http://www.itdc-patent.com>

*最新の特許情報が満載！

貴金属メッキ方法と工程

[登録・公開編]平成23年(1年間) 69点

	(税込価格)	(本体価格)
全文PDF CD-ROM版(抄録版付)	¥21,000-	¥20,000-
全文紙収録 B5製本版	¥21,000-	¥20,000-
CD-ROM版・B5製本版 一括購入	¥31,500-	¥30,000-

既刊関連セットのご案内

No.	登録・公開	貴金属メッキ方法と工程	平.	点	(本体価格)
No,10567	登録・公開	貴金属メッキ方法と工程	平.22	70点	¥24,000
No,10429	"	"	平.21	72点	¥24,000
No,10293	"	"	平.20	78点	¥25,800
No,10157	"	"	平.19	88点	¥27,500
No,10047	"	"	平.18	89点	¥27,700
No,9920	"	"	平.17	84点	¥25,800
No,9787	"	"	平.16	87点	¥23,400
No,9642	"	"	平.15	76点	¥17,700
No,9443	"	"	平.14	76点	¥17,700
No,9255	"	"	平.13	74点	¥19,000
No,9036	"	"	平.12	66点	¥23,100
No,8811	"	"	平.11	76点	¥26,600
No,8592	"	"	平.10	75点	¥27,000
No,8087	公告・公開	"	平.8	66点	¥23,400
No,7949	"	"	平.7	72点	¥25,300
No,8503	"	装飾用パラジウムメッキ方法	平.5-平.9	53点	¥20,700
No,8497	"	ハードディスク用基板のメッキ方法	平.5-平.9	66点	¥27,800
No,8298	"	ノン・シアン・メッキ方法と浴の組成	平.1-平.8	68点	¥29,700
No,8295	"	メタルアレルギー防止メッキ方法	平.5-平.8	62点	¥26,800

*お申し込み方法・・・下記にご記入の上、EメールまたはFAX・郵便にてお送りください。

(メール宛先: kokusai@itdc-patent.com)

お電話でも承ります)

[CD-ROM版はPDFファイルにしおりリンク機能、B5製本版はB5サイズ・目次製本済みです。

2～3日中に請求書同封の上お送り致します。]

お 申 込 書

会社名	ご注文内容	
	ニュースガイドNo.	
所属部署名	題名	CD-ROM版 or B5製本版 or 一括購入
		合計 ¥
担当者名	E-mail:	
	TEL:	FAX:
住所:〒		

料金には別途送料がかかります。

貴金属メッキ方法と工程

No.10702

[登録・公開編] 平成23年(1年間) 69点

CD-ROM版 ¥21,000 B5製本版 ¥21,000 (全て税込価格)

(CD-ROM版・B5製本版 一括購入 ¥31,500)

- | | | | |
|--|--|--|---|
| 1 耐食材及びその製造方法 | 株式会社フルヤ金属 | 30 ステンレス基板への金めっきパターン
の形成方法 | 大日本印刷株式会社 |
| 2 メッキ装置およびメッキ方法 | DOWAメタルテック株式
会社 | 31 金属めっき液添加剤及び金属めっき
方法 | 三洋化成工業株式会社 |
| 3 プリント配線板の製造方法 | パナソニック株式会社 | 配線基板用積層体、配線基板、配線
32 基板用積層体の製造方法、及び配線
基板の製造方法 | 旭化成イー・マテリアルズ株
式会社 |
| 4 白色被膜を有する装飾品 | シチズンホールディングス
株式会社 | 33 水素気体分離用パラジウム合金複合
膜の製造方法 | 韓国エネルギー技術研究
院 |
| 5 配線基板の製造方法 | 凸版印刷株式会社 | 34 Fe Pt合金めっき方法およびFe Pt合
金めっき液 | 国立大学法人信州大学 |
| 6 差厚めっきの製造方法およびこれに用
いる差厚めっきの製造装置 | パナソニック株式会社 | 35 回路基板用電気コネクタ | ヒロセ電機株式会社 |
| 7 表面処理方法およびそれを用いる電
子部品の製造方法 | 株式会社シミズ | 36 導電性組成物および電気化学反応方
法および構造体 | 独立行政法人産業技術総
合研究所 |
| 8 リードフレームのめっき方法 | 株式会社三井ハイテック | 37 導電性組成物を用いた構造体の作製
方法および構造体 | 独立行政法人産業技術総
合研究所 |
| 9 パンプ形成用非シアン系電解金めっき
浴 | エヌ・イーケムキャット株式
会社 | 38 超精細ノズル及びその製造方法 | 株式会社ルス・コム |
| 10 金パンプ又は金配線の形成方法 | エヌ・イーケムキャット株式
会社 | 39 毒性金属を使用することなく電気めっ
き法により黄色の金合金析出物を得る
方法 | ザ・スウォッチ・グループ・リ
サーチ・アンド・ディベロッ
プメント・リミテッド |
| 11 金めっき液および金めっき方法 | 国立大学法人信州大学 | 40 ステンレス基板への金めっき層の形成
方法およびそれに用いるめっき装置 | 大日本印刷株式会社 |
| 12 電解金めっき液及びそれを用いて得ら
れた金皮膜 | 日本高純度化学株式会社 | 41 めっき部材およびその製造方法 | DOWAメタルテック株式
会社 |
| 13 パラジウム錯塩及びパラジウム又はそ
の合金の一つを析出させる電解浴の
パラジウム濃度を調節するための… | メタロール テクノロジー フ
ランス エス アー エス | 42 電解質組成物 | ショット・ゾラール・アーゲー |
| 14 改善されたメッキ方法 | ローム・アンド・ハース・エレ
クトロニック・マテリアルズ,
エル・エル・シー | 43 半導体集積回路装置の製造方法 | ルネサスエレクトロニクス株
式会社 |
| 15 金属針構造体及びその製造方法 | 学校法人早稲田大学 | 44 めっき液、めっき膜、装飾品および時計 | セイコーエプソン株式会社 |
| 16 プリント配線板の製造方法、及び半導
体チップ搭載基板の製造方法 | 日立化成工業株式会社 | 45 装飾品の製造方法、装飾品および時計 | セイコーエプソン株式会社 |
| 17 パラジウム又はその合金を電気化学的
に析出させるための電解浴 | メタロール テクノロジー フ
ランス エス アー エス | 46 コンタクトプローブ | 理化電子株式会社 |
| 18 艶消し金属層を堆積するための電解
液および工程 | エントン インコーポレイテ
ッド | 47 電解硬質金めっき液及びこれを用いる
めっき方法 | エヌ・イーケムキャット株式
会社 |
| 19 複合めっき材の製造方法 | 国立大学法人 熊本大学 | 48 メッキ構造及び電気材料の製造方法 | 協和電線株式会社 |
| 20 メッキ膜作製方法及び該方法によるメッキ
膜を備えたメッキ製品 | 学校法人 名城大学 | 49 抗置換硬質金組成物 | ローム・アンド・ハース・エレ
クトロニック・マテリアルズ,
エル・エル・シー |
| 21 改善された金合金電解質 | ローム・アンド・ハース・エレ
クトロニック・マテリアルズ,
エル・エル・シー | 50 可動接点用銀被覆ステンレス条及びこ
れを用いたスイッチ | 古河電気工業株式会社 |
| 22 部分めっき方法およびコネクタ端子なら
びにコネクタ端子の製造方法 | 株式会社オートネットワーク
技術研究所 | 51 リードフレーム | 株式会社三井ハイテック |
| 23 めっき物の製造方法及び電気めっき
方法 | 旭鍍金株式会社 | 52 マイクロ構造体の製造方法および放射
線用吸収格子 | キヤノン株式会社 |
| 24 微小構造体、ドナー基板、及び微小構
造体の製造方法 | 富士ゼロックス株式会社 | 53 微細構造体の製造方法 | キヤノン株式会社 |
| 25 端子接続部の表面被膜構造及びその
形成方法 | 新光電気工業株式会社 | 54 マイクロ構造体の製造方法および放射
線吸収格子 | キヤノン株式会社 |
| 26 電極形成用金めっき浴及びそれを用
いた電極形成方法 | エヌ・イーケムキャット株式
会社 | 55 貴金属物品及びその製造方法 | 三菱マテリアル株式会社 |
| 27 電解硬質金めっき液及びこれを用いる
めっき方法 | エヌ・イーケムキャット株式
会社 | 56 亜硫酸金めっき液を用いた金めっき方
法 | 日本エレクトロプレイティン
グ・エンジニアーズ株式
会社 |
| 28 連続部分めっき装置及びこれを用い
た連続部分めっき方法 | 三友セミコンエンジニアリン
グ株式会社 | 57 半導体装置用リードフレームとその製
造方法 | パナソニック株式会社 |
| 29 導電部材及びその製造方法 | 三菱伸銅株式会社 | | 以下12点省略 |